

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO COSMÉTICO:	SUNWORK 100 SPRAY LOCIÓN	FECHA: 15.10.2018	PÁGINA: 1/2
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

FORMA COSMÉTICA:	EMULSIÓN		
MOLÉCULA:	METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE OCTYLL METHOXYCINNAMATE OCTOCRYLENE AVOBENZONA (WATER (AQUA), GLYCERIN, BETA-GLUCAN)		
CONSERVANTE:	PHENOXYETHANOL-METHYLPARABEN-ETHYLPARABEN-PROPYLPARABEN		
DESCRIPCIÓN:	EMULSIÓN DE COLOR BLANCO A LIGERAMENTE AMARILLENTO LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS.		
ACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS	Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (MBBT): Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine Octyll Methoxycinnamate Octocrylene Avobenzona (Water (Aqua), Glycerin, Beta-Glucan)	Filtro químico y Pantalla cubre en UVA y UVB Filtro químico cubre en UVA y UVB Filtro químico cubre en UVB Filtro químico cubre en UVB Filtro químico cubre en UVA Principio activo hidratante, y potenciador del SPF	
ACCIÓN COSMÉTICA:	ES UN PROTECTOR SOLAR DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE INCORPORA EN SU FÓRMULA LOS MÁS MODERNOS FOTOPROTECTORES, LOS CUALES PERMITEN REDUCIR EL IMPACTO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN LA PIEL, ABSORBIENDO, REFLEJANDO Y DISPERSANDO LAS RADIACIONES UVA –UVB.		
MODO DE EMPLEO:	EL PRODUCTO DEBE SER APLICADO SOBRE LA PIEL LIMPIA, LUEGO ESPARCIR SUAVEMENTE CON LA YEMA DE LOS DEDOS. SUNWORK 100 TOTAL SPRAY LOCIÓN DEBE APLICARSE SIEMPRE 30 MINUTOS ANTES DE EXPONERSE A LA		



FICHA TÉCNICA

	LUZ SOLAR O EN PRESENCIA DE LUZ BLANCA. REAPLICAR DESPUÉS DE 40 MINUTOS DE NADAR O SUDAR; INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SECARSE CON UNA TOALLA; CADA 3 HORAS.	
PRESENTACIONES:	FRASCO X 1 L	
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:	TÓPICA	
CONSERVACIÓN:	CONSERVAR EN UN LUGAR FRESCO Y EN EL ENVASE ORIGINAL	
ESTUDIOS:	FPS	107
	RESISTENCIA AL AGUA	Resistente por 40 minutos
	HIPOALERGÉNICO	El producto no indujo proceso de irritación primaria
	UVA-PF	34
	RANGO DE PROTECCIÓN	RAYOS UVA (320-400 NM) Y UVB (290-320 NM)
	FOTO ESTABILIDAD	FOTOESTABLE